

(199) Znメッキラインにおける γ 線蛍光X線膜厚計と β 線膜厚計の比較

新日本製鐵 君津製鐵所 工博 宮川 一男 ○市嶋 勇
村瀬 徹

I. 緒 言

Znメッキ膜厚計で、現在実ライン稼動しているのは、 β 線後方散乱方式のものである。ところでこの β 線後方散乱方式の膜厚計は、定量精度、保全性共に劣っており、現状の要求を満していない。

一方蛍光X線方式によるSnメッキ膜厚計が開発され、さらに低コストの ^{241}Am を一次励起線源とする γ 線蛍光X線方式の用法が行なわれ、Snメッキ用、Znメッキ用としてその優秀性が認められるにいたってきた。特に最近X線検出出力パルス高さ自動制御技術の導入により、非分散分析方式の精度向上をはたした。本報告は、この ^{241}Am - γ 線蛍光X線膜厚計を、実際の亜鉛メッキラインに設置し既設 β 線膜厚計と同一材、同一箇所の分析精度比較試験を行なった結果である。

II. 装 置 の 概 要

本試験に使用した装置はオニ精工舎製のものであり、概略仕様は下記のとおりである。

(1) γ 線蛍光X線分析装置：非分散型、シールドタイプガスプロボーシナルカウンタ

(2) 使用線源： ^{241}Am 500 mCi + ACC 線源 1 mCi

(3) ACC (Automatic Counting Control) 回路つき。

III. 設 置 條 件

Znメッキラインの一部に、図1で示すような位置に既設の β 線-Znメッキ膜厚計と、 γ 線蛍光X線-Znメッキ膜厚計を置き両者の比較試験を行なった。

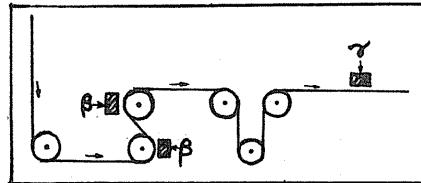


図1 両方式設置位置

IV. 試 験 方 法 及 び 結 果

(1) メッキ付着量の変化に対する β 、 γ 両方式の精度比較。

化學分析値との対比で誤差比較を行なった結果を図2以下に数値で示した。なお、この数値には化學分析誤差が含まれている。

$$\gamma\text{線方式 } \sigma_{\gamma} = 4.1 g/m^2$$

$$\beta\text{線方式 } \sigma_{\beta} = 9.7 g/m^2$$

(2) 両方式の測定値ドリフトの比較(60分間)

$$\gamma\text{線方式 } 3 \sim 4 g/m^2$$

$$\beta\text{線方式 } 6 \sim 7 g/m^2$$

(3) 両方式の温度ドリフトの比較

線源-パスライン-検出器間のギャップをジットヒーターにより昇温(約25°C)し、温度ドリフトをみた。

γ 線方式 測定精度の範囲内

β 線方式 $4.0 g/m^2$ (自付量 $7.0 g/m^2$ 時)、 $7.4 g/m^2$ (自付量 $21.0 g/m^2$ 時)

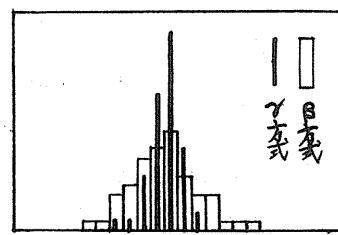


図2 測定精度比較

V. 結 論

γ 線蛍光X線方式のメキ膜厚計が原理的に測定精度上すぐれていることが報告されていたが、今回Znメッキ鋼板の実生産ラインで、オンライン条件を加味して測定精度の比較を行ない、 γ 線方式の優秀性を確認した。